# ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ

УДК 541.14

# МОДИФИКАЦИЯ ОЗОНОМ СТРУКТУРИРОВАННЫХ НА НАНОУРОВНЕ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ КРАСИТЕЛЕМ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

© 2021 г. О. В. Алексеева<sup>1</sup>, С. С. Козлов<sup>1</sup>, М. Л. Константинова<sup>1</sup>, О. И. Шевалеевский<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия

\**E-mail: shevale2006@yahoo.com* Поступила в редакцию 02.07.2020; после доработки 02.07.2020; принята в печать 21.09.2020

Изучена кинетика реакции озона с диоксидом титана. Структура и оптические характеристики структурированных на наноуровне тонких слоев диоксида титана ( $\text{TiO}_2$ ), обработанных озоно-кислородной смесью с различной концентрацией озона, исследованы методами оптической и инфракрасной спектроскопии. Показано, что обработка озоном увеличивает адсорбцию рутениевого красителя (N719) в объеме структурированного на наноуровне слоя  $\text{TiO}_2$ . Обработанные озоном слои  $\text{TiO}_2$  были использованы в качестве фотоэлектродов для конструирования сенсибилизированных солнечных элементов (СЭ). Исследование фотовольтаических параметров сенсибилизированных СЭ при стандартном освещении (спектр AM 1.5g, уровень освещенности – 1000 Вт/м<sup>2</sup>) показало, что модификация  $\text{TiO}_2$  озоном приводит к увеличению эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую с 7.5 до 8.2%.

*Ключевые слова:* наноструктуры, тонкие пленки, диоксид титана, озон, сенсибилизированные красителем СЭ, фотовольтаика.

DOI: 10.31857/S0207401X21020023

#### введение

На сегодняшний день одними из основных задач солнечной фотовольтаики являются поиск и создание новых видов солнечных элементов (СЭ), которые могли бы составить конкуренцию традиционным фотопреобразователям на основе кремния, обладая при этом сравнимой эффективностью при более дешевой технологии изготовления [1, 2]. В этом отношении особый интерес представляют сенсибилизированные красителем СЭ (dye-sensitized solar cells (DSCs)) на основе структурированных на наноуровне слоев диоксида титана ( $TiO_2$ ), которые в последние два десятилетия стали предметом многочисленных поисковых исследований [3]. Основные преимущества DSCs по сравнению с наиболее распространенными СЭ на основе кремния — относительно простая технология изготовления, низкая себестоимость, а также их способность к эффективной работе в условиях низкой и диффузной освещенности [4-7]. Рекордная эффективность DSCs в условиях стандартного освещения (спектр AM 1.5g, уровень освещенности – 1000 Вт/м<sup>2</sup>) составляет ~13% [8], что уступает эффективности традиционных СЭ на основе кристаллического кремния [9, 10].

Для повышения эффективности DSCs используются различные методы модификации поверхности слоев диоксида титана. Среди наиболее распространенных методов модификации следует отметить следующие: высокоэффективная очистка поверхности и удаление органических остатков в плазме [11, 12], длительная обработка кислородом, ультрафиолетовое (УФ) облучение [13], погружение в кислоты и щелочи, обработка перикисными соединениями [14, 15]. Например, в случае обработки TiO<sub>2</sub> пероксидом наблюдалось улучшение покрытия структурированных на наноуровне слоев диоксида титана молекулами красителя [14]. Также было показано, что одним из наиболее эффективных методов предобработки поверхности металлооксидов (TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub>, ZnO) является комбинированная обработка УФ-излучением и озоном (UV-ozone treatment) [16]. В настоящее время данный способ применяется в основном в качестве промежуточной стадии очистки тонких слоев TiO<sub>2</sub> и SnO<sub>2</sub> при создании сенсибилизированных и перовскитных СЭ [17]. Известно, что такая обработка приводит к значительному улучшению фотоэлектрических характеристик СЭ [18]. Однако в условиях комбинированной обработки "УФ + озон" не представляется возможным контролировать концентрацию озона (озон генерируется из воздуха в условиях УФ-облучения, наблюдается сильное повышение температуры) [19], также не ясен вклад каждого из факторов в наблюдаемые изменения фотоэлектрических характеристик СЭ. Обработка озоном структурированных на наноуровне слоев диоксида титана в контролируемых условиях (концентрация О<sub>3</sub>, температура) [20, 21] в отсутствие УФ-обработки является перспективным подходом для создания высокоэффективных сенсибилизированных СЭ, поскольку озон инициирует формирование специфических групп на поверхности слоя TiO<sub>2</sub>, которые способствуют увеличению сорбции красителя и, как следствие, улучшают фотоэлектрические параметры СЭ [22].

В данной работе были исследованы основные процессы, происходящие в нанесенных на стеклянные подложки тонких слоях диоксида титана (TiO<sub>2</sub>) под действием озона. Исследована кинетика реакции озона с диоксидом титана. Выявлено, что она протекает в диффузионно-кинетическом режиме. Исследованы процессы адсорбции красителя в структурированных на наноуровне слоях TiO<sub>2</sub> и установлены оптимальные параметры процесса обработки диоксида титана озоном. Опрелелены фотоэлектрические характеристики сенсибилизированных СЭ на основе обработанных озоном слоев TiO<sub>2</sub>. Показана возможность регулирования и оптимизации процессов озонолиза тонких слоев TiO<sub>2</sub> с целью повышения эффективности сенсибилизированных красителем СЭ.

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

#### Конструирование сенсибилизированных СЭ

Для создания фотопреобразователей типа DSCs в качестве подложек были использованы стекла TEC-8 марки Pilkington с проводящим слоем FTO на основе допированного фтором оксида олова (сопротивление ~8  $Om/cm^2$ ). Подложки размером  $2 \times 2$  см были предварительно очищены в ультразвуковой ванне последовательно в растворах детергента, этанола и ацетона, после чего они прокаливались при 500°C в течение 30 мин. Далее подложки обрабатывались в 40 мМ водном растворе TiCl<sub>4</sub> в течение 30 мин при 70°C для образования компактного буферного слоя TiO<sub>2</sub>. После обработки они промывались водой и этанолом и прокаливались при 500°C в течение 30 мин.

На следующими этапе, следуя описанной ранее методике [23], на подложки последовательно наносились структурированные на наноуровне слои  $TiO_2$  двух типов — сначала прозрачный слой толщиной ~10 мкм на основе наночастиц размером 30–40 нм, а потом рассеивающий слой толщиной ~5 мкм на основе наночастиц размером 300—400 нм. Общая толщина фотоэлектрода составляла около 15 мкм. Затем фотоэлектроды подвергались повторной обработке в 40 мМ водном растворе TiCl<sub>4</sub> и последующему отжигу. Далее проводилась обработка полученных фотоэлектродов озоном высокой концентрации в закрытом реакторе (см. ниже).

сенсибилизации Процесс фотоэлектролов проводился в течение 24 ч в 0.3 мМ растворе красителя N719 производства компании Sigma-Aldrich (USA) в смеси ацетонитрила и трет-бутилового спирта в соотношении 1 : 1 [24]. В качестве противоэлектрода использовалась стеклянная проводящая подложка, на которую наносился раствор  $H_2$  PtCl<sub>6</sub> (2 мг Pt в 1 мл этанола) с последующим отжигом при 400°С в течение 15 мин. При окончательной сборке СЭ сенсибилизированный фотоэлектрол и противоэлектрол наклалывались друг на друга с последующей герметизацией по периметру с помощью пленки марки Surlin 1702. Пространство между электродами через отверстия в противоэлектроде заполнялось электролитом, представляющим собой раствор 0.6 М йодида 1-бутил-3-метилимидазола, 0.03 М І2, 0.1 М гуанидин тиоцианата и 0.5 М 4-терт-бутилпиридина в смеси валеронитрила и ацетонитрила в соотношении 85/15. В результате была приготовлена серия СЭ типа DSCs рабочей площадью ~0.25 см<sup>2</sup>.

#### Озонолиз

Все эксперименты по обработке озоном фотоэлектродов на основе диоксида титана проводились с использованием прибора MedOzone-UOTA-60. Озон получали при пропускании струи кислорода через зону электрического разряда (4 кВ) при скорости потока 10–100 мл/мин [27]. Концентрацию озона определяли спектрофотометрически при  $\lambda = 254$  нм [25, 26]. Озонирование проводили при комнатной температуре и влажности в трехгорлом реакторе при трех различных концентрациях озона: 20 мг/л (4.16 · 10<sup>-4</sup> моль/л), 40 мг/л (8.3 · 10<sup>-4</sup> моль/л), 60 мг/л (1.25 · 10<sup>-3</sup> моль/л).

Скорость и глубину реакции оценивали по разнице между концентрациями озона на входе ( $[O_3]_0$ ) и выходе ( $[O_3]_r$ ) из реактора:  $\Delta[O_3] = [O_3]_0 - [O_3]_r$ , при концентрации озона  $[O_3]_0 = 3.65 \cdot 10^{-7}$  моль/л и скорости подачи озоно-кислородной смеси  $V_r = 0.1$  л/мин [27].

#### Методы исследования

Количество красителя N719, поглощенного структурированными на наноуровне слоями TiO<sub>2</sub>, определяли путем десорбции красителя в 0.1 М водном растворе NaOH. Концентрацию десорбированного красителя определяли с использованием спектрофотометрического метода [28].

Исследование слоев TiO<sub>2</sub> методом ИК-фурьеспектроскопии проводили на установке FTIR Spectrum Two фирмы "PerkinElmer, Inc." (USA) с модифицированной приставкой DRIFT (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscoру), использование которой позволяет проводить измерения твердых образцов [29, 30]. Вместо стандартной чашки для проб DRIFT использовались небольшие столики из нержавеющей стали диаметром 13 мм. При этом плоская поверхность столиков действует как зеркало, а инфракрасный луч проникает внутрь образца. Структурированные на наноуровне слои TiO<sub>2</sub> соскребались со стеклянной подложки непосредственно перед измерением и помещались на поверхность столика. Положение держателя образца было оптимизировано перед измерением с использованием чистого металлического валика. Инфракрасные спектры записывались в диапазоне 4000-400 см<sup>-1</sup> с шагом 4 см<sup>-1</sup> и усреднением 16 последовательных сканов.

Фотоэлектрические параметры сконструированных сенсибилизированных СЭ измерялись в стандартных условиях освещения (AM 1.5g, 1000 Вт/м<sup>2</sup>) с использованием имитатора солнечного излучения Abet 10500 компании Abet Technologies (USA). Вольт-амперные характеристики записывались с помощью измерительной системы Keithley 4200-SCS (Keithley, USA). Спектры внешней квантовой эффективности СЭ (IPCE) в диапазоне длин волн 300–800 нм были получены с использованием автоматизированной установки QEX10 производства компании PV Measurements (USA).

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Использование озона в контролируемых условиях для создания высокоэффективных сенсибилизированных СЭ предполагает исследование кинетики реакции озона с диоксидом титана в тонких слоях. Реакции озона с образцами в тонких слоях отличаются от аналогичных реакций в растворе или на поверхности твердых образцов [31–33]. В настоящей работе диоксид титана имеет мезопористую структуру и движение газа (озона) наблюдается не только вдоль поверхности, но и внутрь образца. Варьирование толщин наносимых на стеклянную подложку слоев диоксида титана и концентраций подаваемого в реактор озона позволяет найти оптимальный режим обработки.

Подготовленные образцы в виде стеклянных подложек с нанесенными на них структурированными на наноуровне слоями TiO<sub>2</sub> помещались в реактор, заполненный озоно-кислородной смесью, с непрерывной подачей газа. Изучение кинетики реакции озона с тонкими слоями невозможно при больших концентрациях озона. При концентрации озона 20 мг/л (4.16 · 10<sup>-4</sup> моль/л) реакция на поверхности любых образцов протекает с очень большой скоростью и анализ кинетики затруднен, поэтому опыты проводили при концентрации озона  $[O_3]_0 = 3.65 \cdot 10^{-7}$  моль/л и  $V_r = 0.1$  л/мин. Толщины слоев TiO<sub>2</sub> составляли 15, 25, 30 и 35 мкм.

На рис. 1 представлены кинетические кривые изменения во времени концентрации озона на входе и выходе из пустого реактора и реактора с образцами TiO<sub>2</sub>. Было показано, что реакция озона со структурированным на наноуровне слоем диоксида титана протекает относительно быстро. Площадь, ограниченная кривыми 1 и 6 (заштрихованная область), отражает потери озона на заполнение пустого реактора, а площадь, ограниченная кривыми 2 и 6, 3 и 6, 4 и 6, 5 и 6, - количество озона, затраченное на реакцию с образцами TiO<sub>2</sub> различной толщины плюс потери на заполнение реактора. Разница между площадями соответствует затратам озона на химический процесс. Как видно из рис. 1, при проведении реакции озоно-кислородной смеси с TiO<sub>2</sub> в нормальных условиях увеличение толщины слоя диоксида титана приводит к пропорциональному увеличению расхода озона. Для любой произвольной точки кинетических кривых поглощения озона диоксидом титана наблюдаемое изменение  $\Delta[O_3]$  связано с изменением константы скорости и количеством окисленных групп в образце диоксида титана:

$$\Delta[O_3] = [O_3]_0 - [O_3]_{\Gamma},$$
$$\Delta[O_3] + [TiO_2] \xrightarrow{k_{TiO_2}} \Pi podyкты.$$

В условиях проведения опытов реализовывался стационарно-динамический режим, при котором время контакта ( $\tau$ ) озона со слоем TiO<sub>2</sub> можно сопоставить с истинным временем реакции. Численные значения удельной скорости реакции озона с диоксидом титана ( $w_{TiO_2}$ ) для любых моментов времени протекания процесса можно найти, используя разработанную ранее кинетическую модель, которая отражает особенности топохимии исследуемых процессов [31]. Величина  $w_{TiO_2}$  определяется следующим уравнением:

$$w_{\text{TiO}_2} = -\ln(1 - \Delta[O_3]_{\tau} / [O_3]_0) / (\tau \alpha [\text{TiO}_2]_0 \gamma), \quad (1)$$

где  $\gamma$  – объем слоя,  $\alpha = [O_3]_0/[O_3]_r$ ,  $[TiO_2]_0$  – исходное количество диоксида титана на поверхности подложки [31].

Результаты расчета  $w_{TiO_2}$  для образцов TiO<sub>2</sub> различной толщины приведены на рис. 2. Было показано, что в начале процесса реакция идет с большой скоростью, но в дальнейшем последняя уменьшается (стрелка) по мере расходования озона и накопления продуктов реакции. При увеличении толщины слоя диоксида титана до 35 мкм наблюдается уменьшение удельной скорости реакции озона с TiO<sub>2</sub>. Скорость реакции начинает

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 2 2021



**Рис. 1.** Кинетические кривые изменения концентрации озона на выходе из пустого реактора и реактора с образцами TiO<sub>2</sub>. Кривая 1 - пустой реактор; образцы TiO<sub>2</sub> толщиной: 2 - 15 мкм, 3 - 25 мкм, 4 - 30 мкм, 5 - 35 мкм; 6 - концентрация озона на входе в реактор. Площадь под кривыми 1 и 6 отражает потери озона на заполнение пустого реактора.

определяться процессом диффузии озона в подповерхностные слои образца и сквозь барьерный слой продуктов реакции к нижележащим слоям диоксида титана, и процесс, протекающий вначале в кинетическом режиме, плавно переходит в диффузионно-кинетический.

Максимальная удельная скорость процесса (крайние правые точки на рис. 2) соответствует эффективной константе скорости реакции  $k_{\text{TiO}_2}$  и составляет  $8.2 \cdot 10^6$ ,  $1.9 \cdot 10^6$ ,  $3.16 \cdot 10^5$  и  $1.19 \cdot 10^5$  л/(моль · с) для слоя TiO<sub>2</sub> толщиной 15, 25, 30 и 35 мкм соответственно. Топохимические эффекты, полученные для реакции озона со структурированным на наноуровне слоем TiO<sub>2</sub>, сопоставимы с данными по реакциям озона на поверхности полимерных тонких пленок или с образцами, имеющими развитую поверхность [20, 31]. Таким образом, толщина слоя диоксида титана ~15 мкм является оптимальной для модификации озоном.

Исследование озонированных пленок  $TiO_2$  методом ИК-спектроскопии показало, что основные характеристические полосы для контрольного образца  $TiO_2$  наблюдались в областях 3696 и 3440 см<sup>-1</sup> (поверхностно-адсорбированная вода), 1639 см<sup>-1</sup> (гидроксильная группа Ti–OH), 1463 см<sup>-1</sup> (растяжение связей Ti–O–Ti). После обработки озоном слоя TiO<sub>2</sub> наблюдается уменьшение полос поглощения при 3440 и 3693 см<sup>-1</sup>, а также полосы при 1635 см<sup>-1</sup>, что говорит о сокращении количества OH-групп на поверхности TiO<sub>2</sub>. Появление полосы при 1249 см<sup>-1</sup> говорит об



**Рис. 2.** Зависимость удельной скорости реакции озона с образцами  $TiO_2$  различной толщины (1-15 мкм, 2-25 мкм, 3-30 мкм, 4-35 мкм) от количества прореагировавшего вещества.

образовании перекисных групп (также в виде свободной перекиси, находящейся в порах) в результате обработки озоном пленок TiO<sub>2</sub> [32, 33].

Важным параметром, влияющим на эффективность сенсибилизированных СЭ, является количество красителя, адсорбированного на поверхности диоксида титана. На рис. 3 приведены УФ-спектры поглощения десорбированного красителя N719 для контрольного образца TiO<sub>2</sub> и для слоев TiO<sub>2</sub>, озонированных при трех различных концентрациях озона: 20, 40 и 60 мг/л (время обработки – 10 мин). Спектры показывают типичные полосы поглощения красителя N719 около 375 и 510 нм.

Концентрация адсорбированного красителя рассчитывалась на основе закона Ламберта–Бера:  $A = \varepsilon lc$ , где A – оптическая плотность,  $\varepsilon$  – молярный коэффициент экстинкции при 515 нм ( $\varepsilon = 12406 \text{ (M} \cdot \text{см})^{-1}$ ), l – длина пути светового пучка, c – концентрация красителя. Количество адсорбированного на единицу активной площади красителя приведено в табл. 1.

Полученные результаты свидетельствуют, что обработка озоном в концентрации 20 мг/л приводит к увеличению адсорбции красителя слоем TiO<sub>2</sub> (7.7 · 10<sup>-8</sup> моль/см<sup>2</sup>) по сравнению с контрольным образцом (7.2 · 10<sup>-8</sup> моль/см<sup>2</sup>). Дальнейшее увеличение концентрации озона приводит к снижению сорбции молекул красителя структурированным на наноуровне слоем диоксида титана. Присутствие свободной перекиси внутри слоя TiO<sub>2</sub> также



Рис. 3. УФ-спектры поглощения красителя N719, десорбированного из исходного образца (I) диоксида титана и образцов TiO<sub>2</sub>, обработанных озоном в концентрации 20 (2), 40 (3) и 60 мг/л (4).

оказывает влияние на сорбционную способность образца за счет увеличения количества доступных – ОН-групп. Краситель адсорбируется в результате взаимодействия карбоксильной группы красителя N719 с OH-группами на поверхности диоксида титана. При увеличении концентрации озона количество групп сокращается в связи с разрушением связи Ті-О-Ті и образованием на поверхности групп Ti-O<sub>2</sub>H<sup>-</sup>. Перекисные группы должны способствовать прониканию красителя в образец при больших концентрациях обработки. Однако подобная картина наблюдается только при обработке озоном в концентрации 20 мг/л, а в случае больших концентраций сорбция падает, но не до исходных значений. Скорее всего, это происходит из-за обезвоживания образцов озоном в концентрациях выше 20 мг/л. Большая часть реакционноспособных групп удаляется с поверхности, что может продемонстрировать следующий механизм:

$$OH^- + O_3 \rightarrow HO_2^- + O_2, OH^- + O_3 \rightarrow HO_4^-.$$

Таким образом, обработка структурированных на наноуровне слоев TiO<sub>2</sub> озоном в концентрации 20 мг/л будет оптимальной для улучшения адсорбции красителя слоем диоксида титана и дальнейшего создания сенсибилизированных СЭ на основе озонированных фотоэлектродов.

Для демонстрации влияния озонирования на фотоэлектрические характеристики сенсибилизированных СЭ была приготовлена серия образцов СЭ на основе мезоскопических слоев ТіО<sub>2</sub>, озонированных при  $[O_3] = 20$  мг/л. Были проведены сравнительные исследования фотоэлектрических параметров сенсибилизированных СЭ, изготовленных на основе необработанных и обработанных озоном фотоэлектродов. На рис. 4 и 5 приведены соответствующие спектры ІРСЕ и вольт-амперные характеристики СЭ. Видно, что для СЭ на основе озонированных фотоэлектродов наблюдается увеличение плотности тока короткого замыкания  $(J_{sc})$ и значений внешней квантовой эффективности. Полученные результаты хорошо объясняются увеличением сорбции красителя N719 в результа-

Таблица 1. Адсорбция красителя N719 фотоэлектродами на основе диоксида титана

Образец	Количество адсорбированного красителя N719, 10 <sup>-8</sup> моль/см <sup>2</sup>		
TiO <sub>2</sub>	7.2		
TiO <sub>2</sub> + 20 мг/л О <sub>3</sub>	7.7		
TiO <sub>2</sub> + 40 мг/л О <sub>3</sub>	7.4		
TiO <sub>2</sub> + 60 мг/л О <sub>3</sub>	7.4		



**Рис. 4.** Сравнительный вид спектральных характеристик внешней квантовой эффективности сенсибилизированных СЭ на основе стандартного (сплошная кривая) и обработанного озоном (штриховая) фотоэлектродов.

те обработки мезоскопических фотоэлектродов озоном при концентрации последнего 20 мг/л.

Значения фотоэлектрических параметров исследованных сенсибилизированных СЭ приведены в табл. 2. Коэффициент полезного действия фотопреобразования (η) рассчитывался по известной формуле:

$$\eta = \frac{J_{SC}V_{OC}FF}{P_{in}} \cdot 100\%, \qquad (3)$$

где  $J_{SC}$  — плотность тока короткого замыкания,  $V_{OC}$  — напряжение холостого хода, FF — коэффициент заполнения,  $P_{in}$  — интенсивность освещения (1000 Вт/м<sup>2</sup>).

Как видно из табл. 2, обработка озоном в концентрации 20 мг/л приводит к увеличению КПД сенсибилизированных СЭ до 8.2% по сравнению с контрольным образцом (7.7%). Таким образом, показано, что обработка мезоскопических слоев  $TiO_2$  озоном высокой концентрации является эффективным способом увеличения КПД сенсибилизированных красителем СЭ на основе диоксида титана.

Таблица 2. Значения фотоэлектрических параметров сенсибилизированных СЭ на основе структурированных на наноуровне слоев TiO<sub>2</sub> (контрольный образец и после обработки озоном с концентрацией 20 мг/л)

Образец	$J_{SC}$ , мА/см <sup>2</sup>	<i>V<sub>OC</sub></i> , B	FF	КПД, %
TiO <sub>2</sub>	14.1	0.76	0.72	7.7
$TiO_2 + O_3 (20 \text{ мг/л})$	15.7	0.755	0.69	8.2
	•			

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 40 № 2 2021



**Рис. 5.** Вольт-амперные характеристики для сенсибилизированных СЭ на основе стандартного (сплошная кривая) и обработанного озоном (штриховая) фотоэлектродов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена кинетика реакции озона с диоксидом титана в структурированных на наноуровне слоях ТіО<sub>2</sub> различной толщины. Показано, что реакция озона с TiO<sub>2</sub> протекает в диффузионно-кинетическом режиме. Определены численные значения эффективных констант скоростей и удельных скоростей процесса озонирования. Установлена оптимальная концентрация озона в процессе обработки (20 мг/л), необходимая для улучшения адсорбции красителя N719 структурированным на наноуровне слоем диоксида титана. Модифицированные озоном слои TiO<sub>2</sub> были использованы в качестве фотоэлектродов для конструирования сенсибилизированных красителем СЭ. Проведены сравнительные исследования фотоэлектрических параметров СЭ на основе стандартного и обработанного озоном фотоэлектродов. Показано, что обработка озоном в концентрации 20 мг/л увеличивает КПД сенсибилизированных СЭ на 6%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерством науки и высшего образования РФ в рамках темы № 01201253312 и частично поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований № 19-08-01042.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Green M.A., Emery K., Hishikawa Y. et al.* // Prog. Photovolt.: Res. Appl. 2017. V. 25. № 7. P. 668.
- Chu S., Majumdar A. // Nature. 2012. V. 488. № 7411. P. 294.
- 3. *Gratzel M.* // J. Photochem. Photobiol., C. Rev. 2003. V. 4. № 2. P. 145.

- 4. *Hardin B.E., Snaith H.J., McGehee M.D.* // Nat. Photon. 2012. V. 6. № 3. P. 162.
- 5. *Reddy K.G., Deepak T.G., Anjusree G.S. et al.* // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014. V. 16. № 15. P. 6838.
- 6. Vildanova M.F., Nikolskaia A.B., Kozlov S.S. et al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2015. V. 643. P. 012106.
- Шевалеевский О.И., Никольская А.Б., Вильданова М.Ф., Козлов С.С., Алексеева О.В., Вишнёв А.А., Ларина Л.Л. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 8. С. 36.
- Mathew S., Yella A., Gao P. et al. // Nat. Chem. 2014.
  V. 6. № 3. P. 242.
- 9. Yoshikawa K., Kawasaki H., Yoshida W. et al. // Nat. Energy. 2017. V. 2. № 5. P. 17032.
- Battaglia C., Cuevas A., Wolf S.D. // Energy Environ. Sci. 2016. V. 9. P. 1552.
- 11. *Park K.-H., Dhayal M.* // Electrochem. Commun. 2009. V. 11. № 1. P. 75.
- Kim Y., Yoo B.J., Vittal R. et al. // J. Power Sources. 2008. V. 175. № 2. P. 914.
- Chu Y., Cai H., Huang L. et al. // Phys. Status Solidi A. 2019. V. 216. № 6. P. 1800669.
- Subramanian A., Wang H.-W. // Appl. Surf. Sci. 2012.
  V. 258. № 20. P. 7833.
- 15. Sireesha P., Sun W.G., Su C. et al. // J. Nanosci. Nanotechnol. 2017. V. 17. № 1. P. 354.
- Saekow S., Maiakgree W., Jarenboon W. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 2012. V. 358. P. 2496.
- 17. Méndez P. F., Muhammed S.K.M., Barea E.M. et al. // Solar RRL. 2019. V. 3. № 9. P. 1900191.
- Kleine A., Hilleringmann U. // Renewable Energies & Power Quality J. 2016. № 14. P. 102.

- 19. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. М.: Изд-во МГУ, 1998.
- 20. Alekseeva O., Konstantinova M., Rasumovskii S. // Heteroatom Chem. 2008. V.19. № 7. P. 661.
- 21. Valdés H., Sánchez-Polo M., Rivera-Utrilla J. et al. // Langmuir. 2002. V. 18. № 6. P. 2111.
- 22. Jang I., Song K., Park J.-H. et al. // Bull. Korean Chem. Soc. 2013. V. 34. № 10. P. 2883.
- 23. *Ito S., Shen P., Comte P. et al.* // Prog. Photovoltaics Res. Appl. 2007. V. 15. № 7. P. 603.
- Kozlov S., Nikolskaia A., Larina L., Vildanova M., Vishnev A., Shevaleevskiy O. // Phys. Status Solidi A. 2016. V. 213. № 7. P. 1801.
- 25. Alekseeva O.V., Konstantinova M.L., Rasumovskii S. et al. // Oxid. Commun. 2009. V. 32. № 3. 537.
- 26. *Разумовский С.Д., Гриневич Т.В., Коровина Г.В. //* Хим. физика. 2011. Т. 30. № 10. С. 54.
- Alekseeva O.V., Rasumovskii S.D. // Kinet. Catal. 2006.
  V. 47. № 4. P. 533.
- 28. *Hwang K.-J., Shim W.-G., Kim Y. et al.* // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. V. 17. P. 21974.
- 29. Shchegolikhin A.N., Lazareva O.L. // Intern. J. Vib. Spect. 1997. V. 1. № 4. P. 95.
- Shchegolikhin A.N., Lazareva O.L. // Ibid. 1997. V. 1. № 4. P. 26.
- Alekseeva O.V., Konstantinova M.L., Rasumovskii S.D. // Polym. Sci. Ser. B. V. 46. № 9. P. 301.
- Кумпаненко И.В., Рощин А.В., Иванова Н.А. и др. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 2. С. 25.
- Tai J. Y., Leong K.H., Saravanan P. et al. // J. Mater. Sci. 2017. V. 52. № 19. P. 11630.